(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60—305

filnt. Cl.4 G 01 B 11/06 識別記号

庁内整理番号 7625-2F

3公開 昭和60年(1985)1月5日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 6 頁)

の诱光性薄膜の膜厚測定方法

20)特

顧 昭58-108460

20出

願 昭58(1983)6月16日

加発 明 者 横森清

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号

仰代 理 人 弁理士 樺山亨

発明の名称

透光性薄膜の膜厚測定方法

特許請求の範囲

透光性薄膜の分光透過率もしくは分光反射率を 利用して、上記透過性薄膜の膜厚を測定する方法 てあって、

膜厚を測定するべき透光性薄膜に、所定の入射 角りをもって光を入射させ、

上記選光性薄膜内での多重干渉により、分光透 過客もしくは分光反射率が価値をとる、一連の波 及 λ_1 ($j=1\sim N$, $N\geq 2$ 、かつ、 $1\sim N-1$ の i 化対 してスi くスい)を翻定し、

これら一連の刈のりちから、互いに隣接する彼 及 lj 。 ljete: [(j = 1 ~ N - 1 の うちの任意の ひとつ)に対し、

$$K = \frac{\lambda_{j+1} \cdot i}{(\lambda_{j+1} \cdot i - \lambda_{j})}$$

なるKに最も近い正整数mjをもって、波長 ljの 光の干渉次数として推定し、

】この推定次数 m.1 に応じて、他の波長 lk (k = 」)に対する干渉次数 mls を仮決定し、

かく仮決定された、各干渉次数 m; (i = 1 ~ N) について、透過性薄膜の屈折率 n および、波及 ス; を用いて、

$$d_1 = \frac{m_1 \lambda_1}{2\sqrt{n^2 - 8\ln^2 \theta}}$$

$$di = \left(m_1 + \frac{1}{2}\right) \lambda_1 \sqrt{\frac{n^2 - \sin^2 \theta}{n^2 - \sin^2 \theta}}$$

に従って、di(i=1~N)を算出し、

次に、miのかわりに、mi±1.mi±2.…等の 次数を次々に用いて、上記干渉次数 mi の仮決定と、 上記計算とを繰返し行って、diに対する複数の組 を得、 di が互いに最も良く一致するdi の組から、 透光性薄膜の膜厚 d を決定することを特徴とする 透光性薄膜の膜厚剛定方法。

発明の評細を説明

(技術分野)

との発明は、透光性薄膜の膜厚を測定する方法

に関する。

(従来技術)

透光性薄膜の膜厚剛定は、蒸着や塗布等、各種コーティングの技術において、優めて重要である。 選光性薄膜の膜厚を測定するのに、透光性薄膜の 膜厚を測定するのに、透光性薄膜の内部での多重干渉を利用する方法が知られている。 本発明は、 この方法の改良に係るもので、以下にまず、上記方法のあらましにつあるので、以下にまず、上記方法のあらましについて簡単に説明し、 あわせて、 本発明により改良しようとする問題点を説明する。

分光透過率を利用する方法と、分光反射率を利用する方法とがあるが、ことでは分光反射率を利用する方法について説明する。

第1図に示すように、下地基板BS上に、透光性 薄膜TLが形成されており、この透光性薄膜TLの 膜厚 d を測定するものとする。

下地差板 BS は、屈折率 no を有し、透光性薄膜 TL は、n なる屈折率を有するものとする。屈折率 n は、一般に、光の被長人の関数であり、特に、

る干渉 次数 を、 放 長 λ_1 , λ_2 , λ_3 , λ_4 化 対応 して、 それぞれ、 m_1 , m_2 . m_3 . m_4 と τ れば、 $m_2=m_1$ τ - 1 . $m_4=m_1$ τ - 3 = m_3 τ - 1 と なる。

ところで、一般に、分光反射率の2つの極大を与える放長を ス゚, ス゚、各干渉次数を m゚. m゚、 屈折率を n (ス゚). n (ス゚)とすると、 選光性薄膜 TL の厚さ d は、

$$d = \frac{(m_a - m_b)}{2 \left(\frac{\sqrt{n(\lambda_b)^2 - \sin^2 \theta}}{\lambda_a} - \frac{\sqrt{n(\lambda_b)^2 - \sin^2 \theta}}{\lambda_b}\right)}$$
(1)

で与えられる。

そとで、(1)式において、me=m1・mb=m2としてみると、dは、

$$d = \frac{1}{2\left(\frac{\sqrt{n(I_1)^2 - 8in^2\theta}}{\lambda_1} - \frac{\sqrt{n(\lambda_2)^2 - 8in^2\theta}}{\lambda_2}\right)}$$
(2)

と与えられる。 同様に、 m = m z , m b = m s とする と、 このことを示すときは、n(10)等と表示することにする。n(10)は、波長10の光に対する屈折率を表す。なお、nは、測定被長領域において、常に、nb>nとする。

今、第1図に示すように、透光性薄膜TLに対し、 入射角ので単色光を入射させ、反射光強度によって、反射率を測定する。入射光の被長々を連続的に変化させると、分光反射率を測定できる。とのとき、分光反射率は、入射光の波長に応じて、例えば、第2図に示すように凹凸状に変動する。とれは、透光性薄膜内での多重干渉のためである。

そとで、このような分光反射率の凹凸において 徳大艇を与える一連の波長 1』、12、12、14等を 跳定する。

つまり、これら放長 λ_1 . λ_2 . λ_3 . λ_4 等では多 菓干渉が生じているのであるが、との段階では、 多重干渉の干渉次数は知れていない。しかし、放 長 λ_1 . λ_2 . λ_3 . λ_4 は、 λ_1 < λ_2 < λ_3 < λ_4 なる関係を有し、かつ、これらが与える標大は、互いに 隣接して連っているから、これらの極大に対応す

$$d = \frac{1}{2\left(\frac{\sqrt{n(\lambda_2)^2 - \sin^2\theta}}{\lambda_2} - \frac{\sqrt{n(\lambda_2)^2 - \sin^2\theta}}{\lambda_3}\right)}$$
(3)

ma = mg, mb = m4 とすると、

$$d = \frac{1}{2\left(\frac{\sqrt{n(\lambda_4)^2 - \sin^2\theta}}{\lambda_4} - \frac{\sqrt{n(\lambda_5)^2 - \sin^2\theta}}{\lambda_3}\right)}$$

と与えられる。

具体的な例をあげてみょう。

透明な、透光性薄膜を、ポリバラキシリレンで作製した場合を考えてみる。第2図は、実のととろ、この場合の、分光反射率の例となっている。第2図の。各便大値を与える波長 1, ~ 1。は、それぞれ、 11 = 568 nm、 12 = 590 nm、 13 = 613.5 nm、 14 = 639 nm と、読みとれる。

入射させている。従って、 sin 0 = O である。 この条件に従い、上記式(2). (3). (4)に従って、 透光性複膜の膜厚 d を算出してみると、 (2)式に従って、 d = 4.64 μm、 (3)式に従って、 d = 4.70 μm、 (4)式に従って、 d = 4.69 μmと 算出される。 このようにして得られる d は、本来、同一のものであるから、これらに対して、最小自乗 法等の処理を施して、 膜厚 d の 測定値を得ることができる。

しかしをがら、上に得られた、3 つの d の値の. 間には、最大で 0.06 4m のバランキがある。

このバラッキの原因は、極大を与える波長/1~ 14. の読み取り誤差、分光反射率を測定した分光 光度計の放長精度、放長分解能が低いことによる。

従って、この従来方式で、腹厚測定の精度を向上させるには、上記読取誤差を小さくし、さらに、波長精度、波長分解能を向上させねばならない。

それには、とりあえず、波長精度、波長分解能 の高い分光光度計が必要となり、コストの高い分 光光度計を用いねばならない。

(目的)

そこで、本発明の目的は、従来法と同程度の、 波長精度、波長分解能の分光光度計を用いて、よ り精度よく、膜厚を測定しうる、新規な、透光性 薄膜の膜厚測定方法を提供することである。

(構 成)

以下、本発明を説明する。

本発明の、膜厚側定方法は、従来方法と同じく、透光性薄膜の膜厚を測定するのに、分光透過率もしくは、分光反射率を利用する。

再び、第1図にもどって、透光性薄膜TLの風折率をn、下地基板 BS の風折率をnb とする。このとき、入射角 θ に対し、nb > n の場合と、 nb<

ます、nb>nの場合を考えると、 分光反射率の低大もしくは、分光透過率の極小を与える被長 λ、次級mに対して、又、分光反射率の優小もし くは、分光透過率の優大を与える波長 パンよび次 数 m' に対して、 膜厚 d は、 周知の如く、

$$d = \frac{m \lambda}{2 \sqrt{n^3 - \sin^2 \theta}}$$
 (5)

または、

$$d = \frac{m' \lambda'}{2\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}$$
 (6)

で与えられる。

逆に、 nb <n の場合にあっては、 分光透過率の極大もしくは分光反射率の極小を与える波長 λ、次数 m に対して、 又、 分光透過率の極小もしくは分光反射率の極大を与える波長 λ'、 次数 m' に対して、 膜厚 d は、 それぞれ [5] 式 [6] 式によって、 それぞれ 与えられる。

本発明は、との事実を利用する。

すなわち、腹厚を測定するべき透光性薄膜に対して、光を所定の入射角 B をもって入射させる。
そして、分光反射率もしくは分光透過率において、薄膜内の多重干渉により、上記分光度とはない。
とは分光透過率が極値をとる一連の放しくは、1~N・会でである。また一連の低値である。と
を極大値または各極小値を、連続的にとるものと

し、1=1~N-1の1化対して、オイスオンサイなとする。

とのようにして、得られた1連の波長川のうち、 互いに隣接する極大もしくは極小に対応する、波 長人i、 littl s をえらび出す。」は1~N-1のう ちの任意のものでよい。

すると、 l」と l m n l とは、 互いに隣接した極大もしくは極小に対応するから、それぞれの干渉 次数を m(i) . m(j+1) とすると、 m(j)=m(j+1) の関係があり、干渉条件から、

 $m(j)\lambda j = m(j+1)\lambda j + t = (mj-1)\lambda j + t$

が成立つはずである。

そとで、

$$K = \frac{\lambda_{j+i-1}}{\lambda_{j+i-1} - \lambda_j}$$

なる最 K を 考えてみると、 との K は m(1)を与える はずであるが、 li 、 lint 1 の 読取 誤差を 考える と、必らずしも、 K = m(1) とは ならない。 m(1) は正整数であるが、 K は 一般 K 整数とは ならない。 そこで、 K K 最も近い正整数m1をもって、とりあ

このように、仮決定された干渉次数mi、波長礼、 入射角の、透過性海膜の屈折率nを用いて、

$$dt = \frac{mt \lambda t}{2\sqrt{n^2 - sla^2 \theta}} \tag{7}$$

$$dI = \left(m_i + \frac{1}{2}\right) \lambda_1$$

$$2\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}$$
(8)

に従って、 di(1~N) を算出する。なお、屈折 率 n は、必要に応じて n(li)を用いる。

つぎに、上記 mi.のかわりに、 mi ± 1, mi ± 2 …等の衣数を用いて、干渉衣養の仮決定と、式(7)。(8)のいずれかによる、 di の算出を繰返す。

を取り上げてみる。

上記の薄膜の膜厚の測定の条件で、 nb>n であり、 0=0、分光反射率は、第 2 図の如くであって、 λ_1 、 λ_2 。 λ_5 , λ_4 は、 それぞれ、 $\lambda_1=568$ nm、 $\lambda_2=590$ nm、 $\lambda_3=613.5$ nm、 $\lambda_4=63$ gnm と 読み と られたのであった。 また n は、 一定値 1. 64 であった。

との条件を、本発明の場合にあてはめてみる。 条件からして、diの算出に用いるのは(7)式であり、 0 = 0、sin 0 = 0であるから、

$$dt = \frac{mt \lambda t}{2n} = \frac{mt \lambda t}{3.28}$$
 (9)

が用いられるととになる。

さて、 λ_1 、 λ 川本 λ_2 として、上記 λ_1 ~ λ_4 の β . ち λ_1 として λ_1 を 選 ぶ と、 λ_1 代表 λ_2 と λ_3 と λ_4 と λ_4 こ λ_4 こ λ_5 これ λ_4 こ λ_4 こ λ_5 こ れ λ_5 こ れ λ_5 に λ_4 こ λ_5 に λ_5 に

$$K = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} = \frac{590}{590 - 568} = 26.8$$

であり、 ¼ に対する干渉灰数 m; として、 26.8 に 最も近い正整数 27 を推定できる。すると、この m; このようにして、di(1=1~N)に対する複数の組を得る。そして各組にかいて、diが互いにどの程度一致するかを調べ、diが最も良く一致するdiの組から、透光性薄膜の膜厚dを決定するのである。

すなわち、di(i=1~N)は、膜厚はに対応するから、本来、互いに一致すべれだであるから、本来、互いに一致したいたないとすれば、互いに一致の推定にあやまりがあるからで数の推定にあるがある。で数のであるはずであるから、miの超を得れば、大いでなななながあるはずであるはずであるはずである。なりである。はいの一致度は最大となるのである。なりのとき、diの一致度は最大となるのである。なりのとき、diの一致度は大となるのである。なりのよいのようにより、自動的な膜厚が可能である。

(効果)

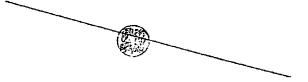
以下、本発明の効果を説明するために、先にとりあげた、ポリバラキシリレンの薄膜の膜厚測定

= 27 の近傍で、 次数は、 次の第 1 表のように仮 決定される。

第 1 表

	m)	m 2	m,	m ₄
m i	27	26	2 5	24
m i+1	28	27	26	2 5
m 1~1	26	2 5	24	2 3

このように仮決定された、各次数系列に応じて (9)式に従って、diを算出してみると、その結果は、 第2表の如きものとなる。



第 2 表

	m1=28 のとき	m ₁ =27 のとき	m1=26 のとき
λ,	d 1 = 4.8 4 9	d ₁ =4.676	d ₁ =4.502
λ 2	d ₂ =4.857	d ₂ =4.677	d ₂ = 4.497
13	d ₃ = 4.863	d,=4.676	d 3 = 4.489
λ,	$d_4 = 4.870$	d ₄ =4.676	d ₄ = 4.481

この表から明らかなように、 d: ~ d. が互いに 最も良く一致するのは、 m: = 27のときであり、 結局 27というのが、波長 l: に対する正しい多重 干渉の次数を与えていたことが分る。

そして、この結果から、透光性薄膜の膜厚 d として、 d = 4.676 μm を得ることができる。 この結果では、バラッキは、わずかに 0.001 μm であり、バラッキが 0.06 μm である従来法に比して、 1 桁

以上精度の良い測定が可能となる。

とのように、本発明による測定方法では、高い被長精度、旋長分解能をもたない分光測定装置を用い、旋長の競み取り誤差があっても、極めて高精度で、透光性薄膜の膜厚を測定することが可能となる。

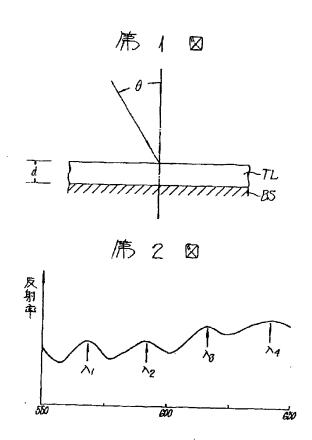
図面の簡単を説明

第1図および第2図は、本発明を説明するため の図である。

BS …下地基板、 TL … 透光性薄膜。

代理人 梅山





手統補正書(註)

昭和59年 5 月15日

特許庁長官 若杉和夫 殿

1 事件の表示

昭和58年特許顧第108460号

2 発明の名称

透光性薄膜の膜厚測定方法

3 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称(674)株式会社リコー

4 代 理 人

住 所 東京都世田谷区経堂4丁目5番4号

氏名 (6787) 梯

LI .



5 補 正 の 対 象

明稲書の「発明の詳穪な説明」の欄

6 補正の内容

ここで、一般の薄膜では、 2 jと 2 jn とが近い値なので、この波長間では急激な屈折率変化はない。 従って n (2 j) と n (2 j+1) は近い値となる。上式から、

m (j) λj m (j + 1) λj+1 = (mj-1) λj が成立つ。

そこで

$$K = \frac{\lambda \, \mathbf{j} + \mathbf{1}}{\lambda \, \mathbf{j} + \mathbf{1} - \lambda \, \mathbf{j}}$$

なる量 K を考えてみると、この K は m(j) を与えることになるが、 λ j、 λ j+1 の読取誤差や $n(\lambda j)$ と $n(\lambda j+i)$ の差を考えると、必ずしも K = m(j) とはならない。」

- (5) 同第11頁第3行中の「mj+1=mj-1」を 「m(j+1)=m(j)-1」と補正する。
- (6) 同第11頁第4行中の「mj-1=mj+1」を 「m(j-1)=m(j)+1」と補正する。
- <u>」 1897</u> (7) 関第11頁末尾の「 language を「 language と in the second of the sec
- (8) 阿第11頁第9行の「遊過性」を「透光性」と 補正する。

(1) 明和書第6頁第3行の式(4) の右辺を

·#

$$\frac{1}{2\left(\frac{\sqrt{n(\lambda_1)^2 \sin^2 \theta}}{\lambda_3} - \frac{\sqrt{n(\lambda_1)^2 \sin^2 \theta}}{\lambda_4}\right)}$$

と補正する。

(2) 同第8頁最下行の式(5) の右辺を

$$\frac{m \lambda}{2\sqrt{n^2-\sin^2\theta}}$$

と樹正する。

- (3) 同第10頁第9行の式「m(j)=m(j+1)」を 「m(j)=m(j+1)+1」と補正する。

「の関係があり、干渉条件から、

$$\frac{m(j)\lambda_j}{2\sqrt{n(\lambda_j)^2-\sin^2\theta}} = \frac{m(j+1)\lambda_{j+1}}{2\sqrt{n(\lambda_{j+1})^2-\sin^2\theta}}$$

- (9) 同第11頁第14行中の「mj」を「mi」と補正する。
- (10) 阿第11頁第14行中の「mj±1」を「mi±1」 と補正する。
- (11) 同第11頁第14行中の「mj±2」を「mi±2」 と補正する。

Japanese → English Patent Application No.: 60-305 Klarquist, Sparkman, LLP Ref. No. 4641-59261

Sho60-305

[Translators' note: Subscripts should be considered tentative, given the difficulty of distinguishing between i and j and 1.]

[Specification]

Title of Invention:

Film Thickness Measurement Method for Lighttransmitting Thin Film

What Is Claimed Is:

A method for measuring the film thickness of a lighttransmitting thin film by utilizing the spectral transmission factor or spectral reflection factor of said light-transmitting thin film, comprising [the steps of]:

Shining light with a predetermined angle of incidence θ on a light-transmitting thin film whose thickness is to be measured,

Measuring a series of wavelengths λi (i = 1~N, N \geq 2, and λ_i < λ_{i+1} when i is 1~N - 1) where the spectral transmission factor or spectral reflection factor has an extreme value due to superimposed interference waves within

Japanese → English Patent Application No.: 60-305

Klarquist, Sparkman, LLP Ref. No. 4641-59261

said light-transmitting thin film,

Taking mutually adjacent wavelengths λ_j and λ_{j+1} (j is one optional value selected from 1~N -1) from this λ_i series and using the positive integer closest to K [See equation from lower left column on page 27] and estimating the interference order of light of wavelength λ_j ,

Tentatively determining the interference order mk corresponding to this estimated order mj for another wavelength λ_k (k \neq j),

Calculating di (i = $1 \sim N$) for the tentatively determined interference order mi (i = $1 \sim N$) according to

[See first equation from lower right column on page 27]

or

[see second equation from lower right column on page 27]

using the light-transmitting thin film's refractive index n and wavelength $\lambda_{\rm i}$,

Japanese → English Patent Application No.: 60-305 Klarquist, Sparkman, LLP Ref. No. 4641-59261

Then repeating said tentative determination of interference order mi and said calculation using the orders mj ±1, mj ±2 ... etc. instead of mj in succession, finding a plurality of sets for di, and determining the film thickness d of the light-transmitting thin film from among the di sets that best match di.

[portion omitted]

As shown in FIG. 1, a light-transmitting thin film TL is formed on a base substrate BS, and we shall measure the film thickness d of this light-transmitting thin film TL.

Let the base substrate BS have refractive index nb, and the light-transmitting thin film TL have refractive index n. Refractive index n is usually a function of light wavelength λ ; when specially indicating this, it shall be given as $n(\lambda_0)$, etc. $n(\lambda_0)$ expresses the refractive index for light of wavelength λ_0 . Furthermore, n is such that nb is always greater than n in the measured wavelength region.

Now, as shown in FIG. 1, monochromatic light is shined on the light-transmitting thin film TL at angle of incidence θ , and reflectivity is measured according to the

Japanese → English Patent Application No.: 60-305 Klarquist, Sparkman, LLP Ref. No. 4641-59261

intensity of reflected light. If the wavelength λ of the incident light is continuously changed, the spectral reflection factor can be measured. When doing so, the spectral reflection factor fluctuates in an uneven manner according to the incident light's wavelength, as shown in FIG. 2, for example. This is because of superimposed interference within the light-transmitting thin film.

Therefore, we measure a series of wavelengths λ_1 , λ_2 , λ_3 , λ_4 , etc. that provide maximum values in this sort of spectral reflection factor unevenness.

That is, superimposed interference occurs at these wavelengths λ_1 , λ_2 , λ_3 , λ_4 , etc., but at this stage the interference order of the superimposed interference is not known. However, wavelengths λ_1 , λ_2 , λ_3 , λ_4 have the relationship $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \lambda_4$ and the maxima these provide are adjacent to one another and in a series, so if m_1 , m_2 , m_3 , m_4 are the interference orders corresponding to these maxima for wavelengths λ_1 , λ_2 , λ_3 , λ_4 respectively, this gives us $m_2 = m_1 - 1$, $m_3 = m_1 - 2 = m_2 - 1$ and $m_4 = m_1 - 3 = m_3 - 1$. [sic]

Japanese \rightarrow English Patent Application No.: 60-305 Klarquist, Sparkman, LLP Ref. No. 4641-59261

Incidentally, if λ_a and λ_b are the wavelengths that give the two maxima for spectral reflection factor, m_a and m_b are the interference orders, and the refractive indices are $n(\lambda_a)$ and $n(\lambda_b)$, the thickness d of the light-transmitting thin film TL is provided by:

[See equation (1) from page 28]

Therefore, if we let $m_a = m_1$ and $m_b = m_2$ in equation (1), d is provided by:

[See equation (2) from page 28] Similarly, if $m_a = m_2$ and $m_b = m_3$, [See equation (3) from page 28] If $m_a = m_3$ and $m_b = m_4$, [See equation (4) from page 28] gives d.

Let us attempt a specific example.

Let us consider a case in which a transparent light-transmitting thin film is made of polypara-xylylene. FIG. 2 is an example of the spectral reflection factor in this case in reality. The wavelengths $\lambda_1 \sim \lambda_4$ that provide each maximum value in FIG. 2 can be read as λ_1 = 568 nm, λ_2 =

Japanese → English Patent Application No.: 60-305 Klarquist, Sparkman, LLP Ref. No. 4641-59261

590 nm, λ_3 = 613.5 nm, and λ_4 = 639 nm respectively. [portion omitted]

That is, light having a predetermined angle of incidence θ is shined on a light-transmitting thin film whose film thickness is to be measured.

For the spectral transmission factor or spectral reflection factor, we measure a series of wavelengths λ_i where the aforesaid spectral transmission factor or spectral reflection factor produces an extreme value because of superimposed interference inside the thin film. An extreme value, of course, is a maximum value or a maximum [sic] value. The suffix in λ_i is a value from 1~N, where N \geq 2. Also, since there is a series of extreme values, each maximum value or minimum value is treated as continuous, and λ_i < λ_{i+1} [illegible] for i when i = 1~N-1.

From the series of wavelengths λ_i obtained in this manner, let us select wavelengths λ_j and λ_{j+1} [illegible], which correspond to mutually adjacent maxima or minima. i may be anything in the range 1~N-1.

Japanese → English Patent Application No.: 60-305 Klarquist, Sparkman, LLP Ref. No. 4641-59261

If this is so, λ_j and λ_{j+1} [illegible] correspond to mutually adjacent maxima or minima, so if the respective interference orders are m(j) and m(j+1), there is a relationship m(j) = m(j+1), and from the interference parameters the equation

$$m(j)\lambda_j = m(j+1)\lambda_{j+1} = (mj-1)\lambda_{j+1}$$

must be established.

Therefore, if we consider that K is:

[See equation from bottom right column on page 29]

this K is supposed to provide m(j), but when we consider the error in reading λ_j and λ_{j+1} [illegible], K does not always equal m(j). m(j) is a positive integer, but K is usually not an integer. Therefore for the time being we shall use the positive integer mj that is closest to K to estimate the interference order of light of wavelength λ_j .

Doing so, the estimated values for the interference orders for light with wavelength λ_{j+1} [illegible] and light with wavelength λ_{j-1} [illegible] are mj + 1 = mj -1 and mj - 1 = mj + 1, etc., so in this way we can estimate the

Japanese \rightarrow English Patent Application No.: 60-305

Klarquist, Sparkman, LLP Ref. No. 4641-59261

interference order mi (i = 1~N) for each wavelength λ_i (i = 1~N). This operation is called tentatively determining the interference order.

Thus, using the tentatively determined interference order mi, wavelength $\lambda_{\rm i}$, angle of incidence θ , and the light-transmitting thin film's refractive index n, di (1~N) is calculated according to:

[See equation (7) from page 30]

[See equation (8) from page 30]

Furthermore, $n(\lambda_{\dot{1}})$ is used as the refractive index n as required.

[portion omitted]

* * *

While all translations are carefully prepared and reviewed, please note that liability for incidental or consequential damages occasioned by omissions, additions, or differences of interpretation shall not exceed the translation fee.